

報道機関 各位

平成17年4月28日
国立大学法人 広島大学
情報化推進部広報課長

広島大学発ベンチャー企業 「ハイビームテクノロジー株式会社」が業務を開始

エックス線発生装置などの開発・製造を行う広島大学発のベンチャー企業「ハイビームテクノロジー株式会社」(所在地:東広島市鏡山3-10-31、代表取締役:大西建広)は、このほど、製品開発環境などの整備を終え、本格的に業務を開始しましたのでお知らせいたします。

同社の設立は本年2月3日。代表取締役を務める大西氏が、本学大学院先端物質 科学研究科在学中の研究を基に設立したベンチャー企業です。

同氏が所属した大学院先端物質科学研究科の光子物理学研究室では、平成12年頃から、ロシアのトムスク工科大学と共同でエックス線発生装置に関する研究開発を進めてきました。また、平成14・15年度には、(財)ひろしま産業振興 機構が、大学院生など若手研究者のベンチャー事業を発掘・育成する「ヤングベンチャーチャレンジ事業」の支援を受け、その事業内容は、学生による新事業提案コンペで表彰されました。本ベンチャー企業は、これらの成果をもとに設立したものです。

同社は、高いエネルギーの可搬型エックス線発生装置の販売を軸に、装置の改良や、応用方法についての研究も行い、事業を展開していく予定です。

会社の概要は、別紙をご覧ください。

【お問い合わせ先】

ハイビームテクノロジー株式会社
東広島市鏡山3-10-31
広島大学インキュベーションオフィス研究
開発室2
TEL 082-421-3744(FAX兼用)
HP <http://www.hi-beam.co.jp>

[発信枚数;A4版 2枚(本票含む)]
○[ハイビームテクノロジー株式会社](#)の概要

別紙

「ハイビームテクノロジー株式会社」の概要

代表取締役 大西健広(産学連携センター非常勤研究員(中核的研究機関研究員))

取締役 遠藤一太(先端物質科学研究科 教授)

所在地 〒739-0046
広島県東広島市鏡山3-10-31
広島大学インキュベーションオフィス研究開発室2

電話番号 082-421-3744(FAX兼用)

ホームページ <http://www.hi-beam.co.jp>

事業内容

1. エックス線発生装置及び周辺機器の研究開発、製造、及び販売
2. 粒子加速器及び周辺機器の研究開発、製造、及び販売
3. エックス線画像処理機器及び周辺機器の研究開発、製造、及び販売
4. エックス線発生装置及び粒子加速器の応用方法に関する研究開発及びコンサルタント業務
5. エックス線発生装置及び関連機器の契約販売
6. 理科教材及び周辺機器のコンサルタント業務、研究開発、製造、及び販売
7. 科学技術研究開発用データ取得システムのコンサルタント業務、研究開発、製造、及び販売
8. データ解析ソフトウェアの研究開発、製造、及び販売
9. 上記に附帯する一切の業務